## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

06-200216

(43)Date of publication of application: 19.07.1994

(51)Int.CI.

C09J 7/00 C09J 5/06 C09J163/00 C09J179/08 H05K 3/38 // C08G 73/10

(21)Application number : **04–361176** 

(71)Applicant: NIPPON STEEL CHEM CO LTD

(22)Date of filing:

28.12.1992

(72)Inventor: OOMORI FUMIHIRO

WADA YUKIHIRO YUASA MASATOSHI WADA KEIICHIRO SHIMOSE MAKOTO NAKAJIMA KENJI OKUBO MISAO

(54) HEAT-RESISTANT ADHESIVE FILM FOR PRINTED WIRING BOARD, METHOD USING THE SAME, AND PRODUCTION OF PRINTED WIRING BOARD BY USING THE SAME (57) Abstract:

PURPOSE: To obtain an adhesive film excellent in heat resistance, soldering-heat resistance after moisture absorption, processability, etc., under thermocompression bonding conditions of 250° C or below by mixing a polyimide resin containing silicone units with an epoxy resin. CONSTITUTION: This adhesive film is made of a mixture of 70–99wt.% polyimide resin having silicone units and 1–30wt.% epoxy resin. The mixing ratio is such that 70–98wt.% polyimide resin having silicone units is mixed with 1–15wt.% epoxy resin and 1–15wt.% epoxy resin curing agent. A printed wiring board is made by inserting this film between adherends and pressing them under the conditions of a pressure of 1–100kg/cm2 and a temperature of 20–250° C.

#### **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

21.12.1998

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

3221756

[Date of registration]

17.08.2001

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

# 特開平6-200216

(43)公開日 平成6年(1994)7月19日

(51) Int.Cl. <sup>5</sup>	識別記号	庁内整理番号	FΙ	技術表示箇所
C 0 9 J 7/00	JHK	6904-4 J		
5/06	JGV	7415-4 J		
163/00	JFP	8830-4 J		
179/08	JGE	9285-4 J		
H 0 5 K 3/38	E	7011-4E	•	
			審查請求 未請求	R 請求項の数10(全 10 頁) 最終頁に続く
(21) 出願番号	特願平4-361176		(71)出願人	000006644
				新日鐵化学株式会社
(22)出願日	平成4年(1992)12月	] 28日		東京都中央区銀座5丁目13番16号
			(72)発明者	大森 史博
				福岡県北九州市小倉北区中井4丁目7-2 -201
			(72)発明者	和田 幸裕
				福岡県北九州市八幡西区鷹見台1丁目4- 1
			(72)発明者	湯浅 正敏
				福岡県北九州市小倉北区中井4丁目7-1-203
			(74)代理人	弁理士 佐野 英一 (外1名)
				最終頁に続く
			1	

(54) 【発明の名称】 プリント基板用耐熱性接着剤フィルム及びその使用方法並びにこれを用いたプリント基板の製造 方法

## (57)【要約】

【目的】 250℃以下の熱圧着条件で、耐熱性、吸湿はんだ耐熱性、加工性等に優れたプリント基板用耐熱性接着剤フィルムを提供することを目的とする。

【構成】 シリコンユニットを有するポリイミド樹脂及びエポキシ樹脂プリント基板用耐熱性接着剤フィルムであって必要によりエポキシ樹脂硬化剤を配合する。また、ポリイミド樹脂構造中にエポキシ樹脂と反応性を有する官能基を導入することもできる。使用方法としては、被接着物の間に挿入し、圧力1~1000kg/cm²、温度20~250℃の条件で熱圧着して使用する。

【特許請求の範囲】

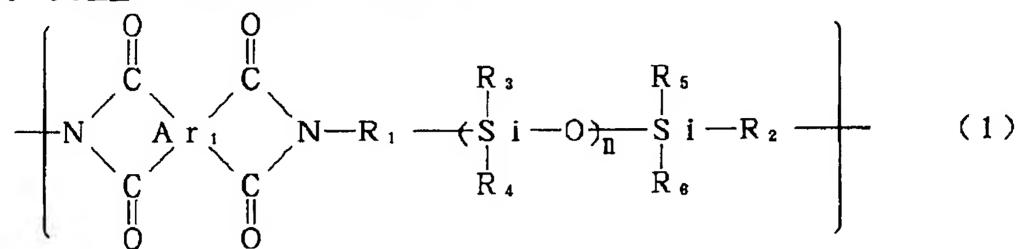
シリコンユニットを有するポリイミド樹 【請求項1】 脂70~99重量%及びエポキシ樹脂1~30重量%よ りなるプリント基板用耐熱性接着剤フィルム。

1

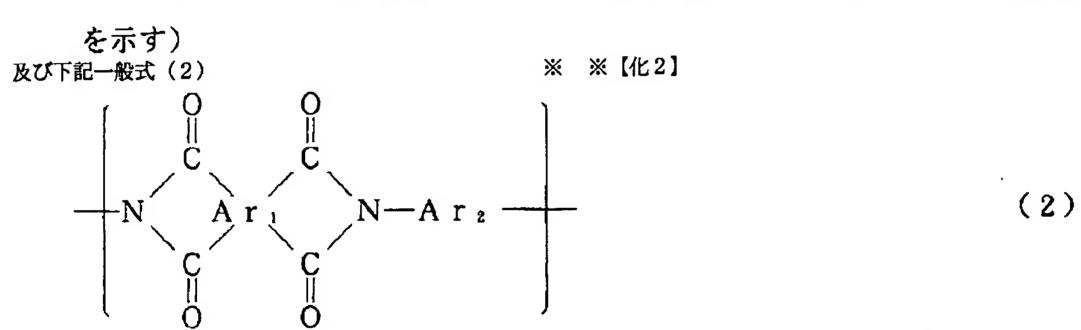
シリコンユニットを有するポリイミド樹 【請求項2】 脂70~98重量%、エポキシ樹脂1~15重量%及び\* \*エポキシ樹脂硬化剤1~15重量%よりなるプリント基 板用耐熱性接着剤フィルム。

シリコンユニットを有するポリイミド樹 【請求項3】 脂が下記一般式(1)

【化1】



(但し、Ar」は4価の芳香族基を示し、RI及びR2は2価の炭化水素基を 示し、R3~R6は炭素数1~6の炭化水素基を示し、nは1~20の整数



(但し、Ar」は4価の芳香族基を示し、Ar2は2価の芳香族基を示す)

で表される繰り返し単位を有することを特徴とする請求  $30 \pm 50 \sim 10 \sim 90$ であることを特徴とする請求項3記載 項1又は2記載のプリント基板用耐熱性接着剤フィル のプリント基板用耐熱性接着剤フィルム。 ム。

【請求項4】 前記一般式(1)及び一般式(2)で表 される繰り返し単位の組成比が(1)/(2)=50/★ 【化3】

【請求項5】 前記一般式(2)におけるAr2 の少な くとも1モル%以上が下記一般式(3)

(3)

$$-A r_{3} \overline{(X)}_{m}$$

(但し、Araは3価又は4価の芳香族基を示し、Xは水酸基、アミノ基、カ

ルボキシル基を示し、mは1又は2を示す)

で表されるエポキシ樹脂と反応性を有する官能基を有す る2価の芳香族基であることを特徴とする請求項3記載 のプリント基板用耐熱性接着剤フィルム。

【請求項6】 エポキシ樹脂が、エポキシ当量500以 下の範囲であることを特徴とする請求項1又は2記載の プリント基板用耐熱性接着剤フィルム。

【請求項7】 シリコンユニットを有するポリイミド樹 脂70~99重量%及びエポキシ樹脂1~30重量%よ りなるプリント基板用耐熱性接着剤フィルムを被接着物 の間に挿入し、圧力1~100kg/cm²、温度20 50

~250℃の条件で熱圧着することを特徴とするプリン ト基板用耐熱性接着剤フィルムの使用方法。

【請求項8】 シリコンユニットを有するポリイミド樹 脂70~98重量%、エポキシ樹脂1~15重量%及び エポキシ樹脂硬化剤1~15重量%よりなるプリント基 板用耐熱性接着剤フィルムを被接着物の間に挿入し、圧 カ1~100kg/cm²、温度20~250℃の条件 で熱圧着することを特徴とするプリント基板用耐熱性接 着剤フィルムの使用方法。

【請求項9】 シリコンユニットを有するポリイミド樹

脂70~99重量%及びエポキシ樹脂1~30重量%よりなるプリント基板用耐熱性接着剤フィルムを被接着物の間に挿入し、圧力1~100kg/cm²、温度20~250℃の条件で熱圧着することを特徴とするプリント基板の製造方法

【請求項10】 シリコンユニットを有するポリイミド 樹脂70~98重量%、エポキシ樹脂1~15重量%及 びエポキシ樹脂硬化剤1~15重量%よりなるプリント 基板用耐熱性接着剤フィルムを被接着物の間に挿入し、 圧力1~100kg/cm²、温度20~250℃の条 10 件で熱圧着することを特徴とするプリント基板の製造方 法。

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明はプリント基板用耐熱性接着剤フィルムに関し、特にシリコンユニットを有する有機溶剤に可溶なポリイミド樹脂とエポキシ樹脂からなる新規なプリント基板用耐熱性接着剤フィルムに関するものである。

[0002]

【従来の技術】プリント配線基板としては、従来より紙ーフェノール樹脂、ガラス繊維ーエポキシ樹脂からなる基板あるいはポリイミドフィルム、ポリエチレンテレフタレートフィルム等と金属箔を貼り合わせたものが用いられている。

【0003】また、近年、電気・電子機器、精密機器の分野において用いるプリント配線板においては、配線占有面積が小さくなり、このため多層配線基板の需要はますます高くなっている。プリント配線基板を積層して多層配線板を作成したり、異種の回路材料を複合化する工 30程においては、種々の接着剤あるいは接着剤フィルムが用いられている。

【0004】このような接着剤としては、ガラス繊維等の織物にエポキシ系あるいはピスマレイミド系樹脂を含浸させたプリプレグ状接着剤が知られている。しかし、これらは可撓性が不十分であり、寸法安定性に劣る等の問題があった。また、従来よりアクリロニトリルブタジエンゴム/フェノール樹脂、フェノール樹脂/フェノール樹脂/アクリロニトリルプタジエンゴム/エポキシ樹脂等の接着剤が提案されている(特開平4-29393号公報、特開平4-36366号公報、特開平4-41581号公報)。しかし、これらの接着剤は、耐薬品性、耐熱性が充分ではなく熱劣化が大きく、吸湿はんだ耐熱性が不十分で、スルーホール形成のためのドリル孔空け加工時のスミアの発生等の加工性の点でも充分ではなかった。

【0005】また、近年耐熱性に優れたポリイミド系接 は、テトラプロモビスフェノー 着剤も提案されている。例えばUSP4,543,29 フェノール類から誘導される。 5に開示されている熱可塑性ポリイミド接着剤が知られ ある。これらのエポキシ樹脂にている。しかし、このようなポリイミドは、銅あるいは 50 合して使用することができる。

ポリイミドフィルム等の基材同士を接着させ、満足できる接着強度を得るためには250℃以上の熱圧着温度を必要としているため実用性の面で難点があった。

【0006】低温での熱圧着を行うためジアミノポリシロキサンと芳香族テトラカルボン酸を原料とするポリイミドを用いた接着剤が提案されている(特開平4-23879号公報)。しかし、このようなポリイミド単体では接着強度が充分でなく、信頼性に劣るという欠点があった。

【0007】接着強度に優れたポリイミド系接着剤としては、特開昭52-91082号公報にフレキシブルプリント配線板用銅張フィルムの製造用接着剤として、ポリアミドイミドとエポキシ樹脂とからなるフィルム接着剤が開示されている。しかしながら、このようなフィルムは多層プリント配線板製造等の回路が形成された凹凸面同士の接着に用いた場合、回路面への充填性が充分でなく、はんだ浴に対する耐熱性を充分に得ることができない。

【0008】このため、多層プリンド基板用接着剤、カ 20 パーレイフィルム用接着剤として、250℃以下の低温 圧着が可能で、しかも接着強度、耐薬品性、耐熱性、吸 湿はんだ耐熱性、配線加工時の寸法安定性等に優れた材 料が求められるようになってきた。

[0009]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、250℃以下の熱圧着条件で、耐熱性、吸湿はんだ耐熱性、加工性等に優れたプリント基板用耐熱性接着剤フィルムを提供することを目的とする。

[0010]

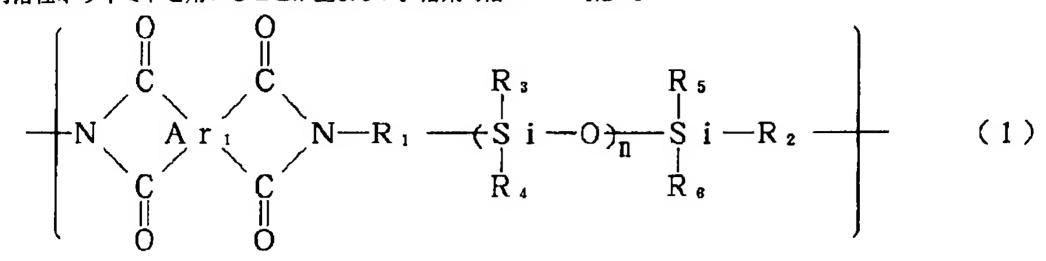
【課題を解決するための手段】すなわち本発明は、シリコンユニットを有するポリイミド樹脂70~99重量%及びエポキシ樹脂1~30重量%よりなるプリント基板用耐熱性接着剤フィルムである。

【0011】本発明において使用するエポキシ樹脂は、 ポリイミド樹脂との混合が可能であれば特に限定はされ ないが、好ましくはエポキシ当量が500以下の範囲で ある液状又は粉末状エポキシ樹脂である。エポキシ当量 が500を超えると接着強度及び耐熱性が低下する。こ のようなエポキシ樹脂の具体例としては、ピスフェノー ルA、ピスフェノールF、ピスフェノールS、フルオレ ンピスフェノール、4,4'-ピフェノール、2,2' **-ピフェノール、ハイドロキノン、レゾルシン等のフェ** ノール類、あるいは、トリス- (4-ヒドロキシフェニ ル) メタン、1, 1, 2, 2 ーテトラキス(4ーヒド ロキシフェニル) エタン、フェノールノボラック、o-クレゾールノボラック等の3価以上のフェノール類、又 は、テトラプロモビスフェノールA等のハロゲン化ビス フェノール類から誘導されるグリシジルエーテル化物が ある。これらのエポキシ樹脂は1種または2種以上を混

(2)

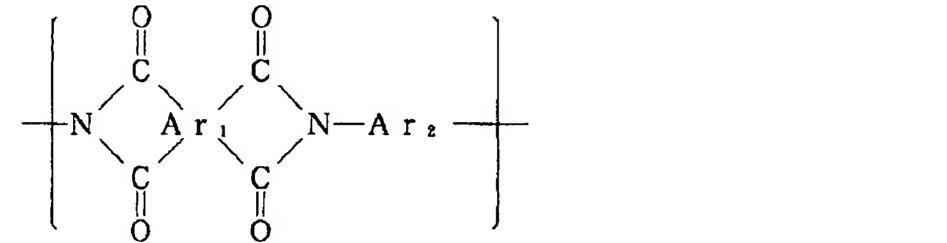
【0012】本発明において、シリコンユニットを有す るポリイミド樹脂としては、フイルム成形性が良好な溶 剤可溶性ポリイミドを用いることが望ましい。溶剤可溶\* 性を有するポリイミドとして好適に用いられる例として は、下記一般式(1)

【化4】



(但し、Ar」は4価の芳香族基を示し、R」及びR。は2価の炭化水素基を 示し、Ra~Raは炭素数1~6の炭化水素基を示し、nは1~20の整数

を示す) ※ ※ 【化5】 及び下記一般式(2)



(但し、Ar」は4価の芳香族基を示し、Ar。は2価の芳香族基を示す)

★一般式(3) で表される繰り返し単位を有し、好ましくは上記一般式

【化6】 (2) におけるA r₂ のうち少なくとも 1 モル%が下記★

$$\frac{-A r_3}{(X)_m}$$

(但し、Araは3価又は4価の芳香族基を示し、Xは水酸基、アミノ基、カ

ルボキシル基を示し、mは1又は2を示す)

で表される芳香族基を有するポリイミド樹脂である。

【0013】上記一般式(1)及び(2)で表される繰 り返し単位を有するポリイミド樹脂はジアミノシロキサ ン及び芳香族ジアミンと、テトラカルボン酸二無水物と を反応させることにより得られる。

て、好ましくは3,3',4,4'-ジフェニルエーテ ルテトラカルボン酸二無水物、3,3',4,4'-ジ フェニルスルホンテトラカルボン酸二無水物、3. 3', 4, 4'ーペンゾフェノンテトラカルボン酸二無 水物、2,2',2,3'-ペンゾフェノンテトラカル ボン酸二無水物が挙げられる。他にテトラカルボン酸二 無水物成分の一部として、3,3',4,4'-ピフェ

ニルテトラカルボン酸二無水物、2,3,3',4'-ビフェニルテトラカルボン酸二無水物、ピロメリット酸 二無水物、1,4,5,8-ナフタレンテトラカルポン 酸二無水物、1,2,5,6-ナフタレンテトラカルポ ン酸二無水物、3,4,9,10-ペリレンテトラカル [0014] テトラカルボン酸二無水物の具体例とし 40 ボン酸二無水物、3,3,6,7ーアントラセンテトラ カルボン酸二無水物、1,2,7,8-フェナントレン テトラカルボン酸二無水物、4,4'-(ヘキサフルオ ロイソピリデン)フタル酸二無水物等を併用することも できる。

> 【0015】ジアミノシロキサンとしては、下記一般式 (4)

【化7】

(但し、R,及びR2は2価の炭化水素基を示し、R3~R6は炭素数1~6の炭化水素基を示し、nは1~20の整数を示す)

で表されるジアミノシロキサンが用いられる。具体例し \* 【化8】 て、好ましくは \*10

$$\begin{array}{c} \text{EL} < \text{Id} \\ \text{H}_2\text{N-}(\text{CH}_2)_3 & \text{CH}_3 \\ \text{CH}_3 & \text{CH}_3 \\ \text{CH}_3 & \text{CH}_3 \\ \text{CH}_3 & \text{CH}_3 \\ \text{CH}_3 & \text{CH}_3 \\ \text{H}_2\text{N-}(\text{CH}_2)_4 & \text{Si} = \text{O}_{10} - \text{Si} = \text{CH}_2 + \text{O}_4 - \text{NH}_2 \\ \text{CH}_3 & \text{CH}_3 \\ \text{CH}_$$

等が挙げられる。これらのジアミノシロキサンの平均n数は、好ましくは1~20の範囲であり、より好ましくは5~15の範囲である。この範囲より少ないと耐熱性接着剤フィルムの充填性が低下するので好ましくない。また、この範囲より多いと接着性が低下するので好ましくない。これらのジアミノシロキサンを用いてポリイミド樹脂中にシリコンユニットを導入することにより、本発明の耐熱性接着剤フィルムに、加熱圧着時の流動性を与え、プリント基板回路面への充填性を向上させることができる。

【0016】また、芳香族ジアミンの具体例としては、 m-フェニレンジアミン、p-フェニレンジアミン、 4,4'-ジアミノジフェニルプロパン、4,4'-ジ アミノジフェニルメタン、ペンジジン、4,4'-ジア ミノジフェニルスルフィド、4,4'-ジアミノジフェ 50

ニルスルホン、3,3'ージアミノジフェニルスルホン、4,4'ージアミノジフェニルエーテル、3,3'ージアミノジフェニルエーテル、4,4'ージアミノーpーターフェニル等が挙げられるが、有機溶剤に対する可溶性を向上させる目的で、2,2ーピス(3ーアミノフェノキシフェニル)プロパン、3,3ーピス(3ーアミノフェノキシフェニル)プロパン、3,3ーピス(3ーアミノフェノキシフェニル)スルホン、4,4ーピス(4ーアミノフェノキシフェニル)スルホン、4,4ーピス(4ーアミノフェノキシフェニル)スルホン、4,4ーピス(4ーアミノフェノキシフェニル)スルホン、2,2ーピス(3ーアミノフェノキシフェニル)へキサフルオロプロパン、2,2ーピス(4ーアミノフェノキシ)ベンゼン、1,4ーピス(4ーアミノフェノキシ)ベンゼン、1,3ーピス(4

-アミノフェノキシ)ベンゼン、4,4-(p-フェニレンジイソプロピリデン)ビスアニリン、4,4-(m-フェニレンジイソプロピリデン)ビスアニリン等の3つ以上の芳香環を有するジアミンを用いることが好ましい。

\*【0017】さらに、上記芳香族ジアミンの一部にエポキシ樹脂と反応性を有する官能基を有する下記一般式(3) 【化9】

10

 $-A r_3 - X$ 

(3)

(但し、Araは3価又は4価の芳香族基を示し、Xは水酸基、アミノ基、カ

ルボキシル基を示し、mは1又は2を示す)

で表されるジアミンを配合することがより好ましい。こ のようなエポキシ樹脂に対して反応性官能基を有する芳 香族ジアミンとしては、2,5-ジアミノフェノール、 3, 5-ジアミノフェノール、4, 4'-(3, 3'-ジヒドロキシ) ジアミノピフェニル、4,4'-(2, 2'-ジヒドロキシ)ジアミノピフェニル、2,2'-ピス (3-アミノー4-ヒドロキシフェニル) ヘキサフ ルオロプロパン、3,3',4,4'-ピフェニルテト ラアミン、3, 3', 4, 4'ーテトラアミノジフェニ 20 ルエーテル、4,4'-(3,3'-ジカルボキシ)ジ フェニルアミン、3,3'ージカルポキシー4,4'ー ジアミノジフェニルエーテル等が挙げられるが、特に好 ましくは4, 4'-(3, 3'-ジヒドロキシ)ジフェ ニルアミン、4,4'-(2,2'-ジヒドロキシ)ジ フェニルアミンである。これらの芳香族ジアミンを用い ることにより加熱圧着時にエポキシ樹脂と反応し架橋構 造を形成するため、本発明の耐熱性接着剤の接着強度、 耐薬品性をさらに向上させることができる。上記エポキ シ樹脂に対して反応性官能基を有する芳香族ジアミンは 30 全芳香族ジアミンの少なくとも1モル%以上用いること が好ましく、特に好ましくは1~10モル%の範囲であ る。

【0018】ポリイミド樹脂は上記ジアミノシロキサン及び芳香族ジアミンと、テトラカルポン酸二無水物を溶媒中で反応させ前駆体樹脂を生成したのち加熱閉環させることにより前記一般式(1)及び(2)で表される繰り返し単位を有するポリイミド樹脂を製造できる。このとき一般式(1)及び(2)で表される繰り返し単位の構成比が、(1)/(2)=50/50~10/90の範囲であることが好ましい。この範囲外では本発明の効果が得られない。

【0019】上記シリコンユニットを有するポリイミド樹脂とエポキシ樹脂との配合割合は、ポリイミド樹脂70~99重量%、エポキシ樹脂1~30重量%の範囲である。この範囲で配合することにより、ポリイミド樹脂本来の特性を低下させることなく、耐熱性、接着性をさらに向上させることができる。

【0020】また、上記ポリイミド樹脂及びエポキシ樹 製造時に脂の他に、必要により硬化促進の目的でエポキシ樹脂硬 50 えない。

化剤を配合することもできる。エポキシ樹脂硬化剤の具体例としては、フェノールノボラック、ロークレゾールノボラック、フェノールレゾール等のフェノール類、ジエチレントリアミン等のアミン類、無水ピロメリット酸、無水フタル酸等の酸無水物類などが挙げられる。

【0021】エポキシ樹脂硬化剤を配合した場合の各成分の配合割合は、ポリイミド樹脂70~98重量%、エポキシ樹脂1~15重量%、エポキシ樹脂硬化剤1~15重量%の範囲であることが好ましい。

【0022】本発明においては、上記各成分の他に、必要に応じて、従来より公知の硬化促進剤、カップリング剤、充填剤、顔料等を適宜配合してもよい。

【0023】上記各成分よりなる本発明の耐熱性接着剤はフィルム状に成形して用いられるが、従来公知の方法を用いてフィルム化することが可能である。好適な成形方法の例としては、ポリイミド樹脂、エポキシ樹脂及びその他の成分よりなる樹脂を溶媒に溶解し、得られた樹脂溶液を、表面が剥離処理された金属箔、ポリエステルフィルム、ポリイミドフィルム等の基材上に従来公知の方法によりコーティングした後、乾燥し、基材から剥離することにより本発明のプリント基板用耐熱性接着剤フィルムとすることができる。

【0024】上記フィルム成形工程で用いられる溶媒と して代表的なものとしては、N, N-ジメチルホルムア ミド、N, N-ジエチルホルムアミド、N, N-ジメチ ルアセトアミド、N, N-ジエチルアセトアミド、N, N-ジエチルアセトアミド、N, N-ジメチルメトキシ アセトアミド、ジメチルスルホキシド、N-メチル-2 - ピロリドン等のアミド系溶媒、テトラヒドロフラン、 ジエチレングリコールジメチルエーテル、ジエチレング リコールジエチルエーテル、ジオキサン、ァープチロラ クトン、キシレノール、クロロフェノール、フェノー ル、メチルセロソルブ、エチルセロソルブ、メチルセロ ソルプアセテート、エチルセロソルプアセテート、トル エン、キシレン、メチルエチルケトン等のエーテル、エ ステル、アルコール系溶媒を挙げることができる。ま た、フィルム成形時の溶媒として、前記ポリイミド樹脂 製造時に用いた溶媒をそのまま使用してもなんら差し支

-126-

【0025】本発明の耐熱性接着剤フィルムの好適な使用方法としては、例えばフレキシブルブリント回路基板、ガラス繊維ーエポキシ配線基板、紙ーフェノール配線基板、金属、樹脂基材等の被接着物の間に、本発明の耐熱性接着剤フィルムを挿入し、温度20~250℃、圧力1~100kg/cm²の条件で熱圧着し、好ましくはさらに50~250℃の温度で所定時間熱処理し、エポキシ樹脂を完全に硬化させることにより、被接着物の間に接着層を形成させる方法が挙げられる。

[0026]

【作用】本発明のプリント基板用フィルムに用いられるシリコンユニットを有するポリイミドは溶剤可溶性であるためエポキシ樹脂との複合化が可能であるとともに、シリコンユニットを有するため熱圧着時に良好な流動性を示し、被接着物に対して優れた充填性及び密着性を有する。また、エポキシ樹脂と反応性を有する芳香族ジアミンを用いることによりエポキシ樹脂と架橋し、強度、耐熱性にも優れた接着層を形成できるという特徴を有する。また、ガラス転移点が低いため、従来のポリイミド系接着剤に比べてはるかに低温で接着できる。

[0027]

【実施例】以下に実施例を示し、本発明を更に詳しく説明する。なお、本実施例で用いた略号は以下の化合物を示す。

ODPA: 3, 3', 4, 4'-ジフェニルエーテルテトラカルボン酸二無水物

DSDA: 3, 3', 4, 4'-ジフェニルスルホンテトラカルボン酸二無水物

BTDA: 3, 3', 4, 4'ーペンゾフェノンテトラカルボン酸二無水物

BPDA: 3, 3', 4, 4'-ビフェニルテトラカル ポン酸二無水物

BAPP: 2, 2'-ピス(4-アミノフェノキシフェ ニル) プロパン

BAPS: ピス (4-アミノフェノキシフェニル) スルホン

mBAPS: ピス (3-アミノフェノキシフェニル) スルホン

BisAM: 1, 3-ピス (アミノイソプロピル) ベンゼン

DABP: 3, 3' -ジアミノベンゾフェノン

HAB: 4, 4'-(3, 3'-ジヒドロキシ) ジアミ ノビフェニル

oDAP: 2, 5-ジアミノフェノール

HFP: 2, 2'-ピス(3-アミノ-4-ヒドロキシフェニル) ヘキサフルオロプロパン

PSX-A:平均分子量740のジアミノシロキサン

PSX-B: 平均分子量1000のジアミノシロキサン

PSX-C: 平均分子量1240のジアミノシロキサン

PSX-D: 平均分子量2000のジアミノシロキサン 50

DGEBA: ピスフェノール型Aエポキシ樹脂

oCNB:o-クレゾールノボラック型エポキシ樹脂

12

BCNB:プロモクレゾールノボラック型エポキシ樹脂

PNB:フェノールノボラック樹脂

【0028】 実施例1

ポリイミド溶液を得た。

1 1 のセパラブルフラスコにODPA37. 14g (0.11モル)、N-メチル-2-ピロリドン200 g及びジエチレングリコールジメチルエーテル200g を装入し、室温で良く混合した、次にPSX-A31. 10 56g(n=8.4、0.04モル)を滴下ロートを用いて滴下し、この反応溶液を攪拌下で氷冷し、o-DAP1.52g(0.01モル)、BAPP30.25g (0.07モル)及びHAB1.04g(0.005モル)を添加し、室温にて2時間攪拌し、ポリアミック酸溶液を得た。このポリアミック酸溶液を190℃に昇温

し、20時間加熱、攪拌し、対数粘度0.9d1/gの

【0029】次に、得られたポリイミド溶液の固形分7 5重量部に対し、ビスフェノールA型エポキシ樹脂(油 20 化シェルエポキシ(株)製、エピコート828)25重 量部を混合し、2時間室温にて攪拌させて、接着剤樹脂 溶液を調製した。この樹脂溶液をガラス板上に塗布し、 乾燥してフィルム化し、耐熱性接着剤フィルムとした。 このフィルムのガラス転移点は120℃、窒素雰囲気下 での5%重量減少温度は450℃であった。さらに、このフィルムについて引張強度、比誘電率、体積抵抗をJ IS C 2330に基づいてそれぞれ測定した。結果 を表2に示す。

【0030】このようにして得られた耐熱性接着剤フィ30 ルムを2枚のポリイミドフィルム(鐘淵化学(株)製、アピカル)の間にはさみ、200℃、60分間、25kg/cm²の条件下で圧着試験を行ったところ、180°ピールテストによる接着強度は2.6kg/cmであった。また、同様にして2枚の酸化処理した銅箔の間にはさんみ、同一条件で熱圧着し、180°ピールテストによる接着強度を測定したところ1.8kg/cmであった。また、銅箔を接着した後300℃のはんだ浴中に30秒間浸漬したのち、その接着状態を観測したが、ふくれ、はがれ等の不良は観察されず、良好なはんだ耐熱40性を示した。

【0031】実施例2~10

表1に示す組成で実施例1と同様にして表1に示す組成でフィルムを調製し、その諸特性を測定した。結果を表2に示す。

【0032】比較例1~5

実施例と同様にして表1に示す組成でフィルムを調製 し、その諸特性を測定した。結果を表2に示す。

[0033]

【表1】

\_\_127\_\_

表 1

		ポリイミド樹脂 (重量%)	エポキシ樹脂	エポキシ樹 脂硬化剤
		芳香族テト ラカルポン 酸(モル)	.(重量%)	(重量%)
		7 5	DGEBA	
į		ODPA 0.11 BAPP 0.07 HAB 0.005 PSX-A0.035	2.5	
	2	8 0	o C N B	
		OOPA 0.11 BAPP 0.07 HAB 0.005 PSX-A0.035	20	
	3	8 0	OCNB	·
		ODPA 0.11 BAPS 0.06 HAB 0.003 PSX-B0.047	20	
実	4	7 0	OCNB	PNB
		DSDA 0.12 BAPP 0.07 HAB 0.004 PSX-A0.036	2 0	1 0
施	5	8 0	BCNB	
		DSOA 0.11   BAPS 0.06   QOAP 0.005   PSX-CO.045	2 0	
-	6	8 0	B C·N B	
例		DSDA 0.13   mBAPS 0.06   HFP 0.004   PSX-D0.046	2 0	
	7	8 0	o C N B	
		DSDA 0. 11 BiSAM 0. 07 HAB 0. 005 PSX-A0. 035	2 0	
	8	7 5	o C N B	·
		BPDA 0.11 BisAM 0.07 HAB 0.005 PSX-A0.035	2.5	
	9	7 5	DGEBA	
		BTDA 0.12   mBAPS 0.06   HAB 0.005   PSX-A0.035	2 5	,
	10	7 0	o C N B	PNB
	10	ODPA 0.11 BAPP 0.07 HAB 0.005 PSX-A0.035	2 0	1 0
	1	1 0 0		
	•	BTDA 0.10 DABP 0.10		
比	2	1 0 0		·
		ODPA 0. 11 BAPP 0. 07 - PSX-AD. 040		
較	3	9 5	DGEBA	
		DSDA 0. 11 BAPP 0. 06 PSX-AD. 050	5	
例	4	1.00		
ν,	_	DSDA 0. 11 BAPP 0. 10 HAB 0. 01		·
	5	9 5	DGEBA	·
	U	DSDA 0.11 BAPP 0.10 HAB 0.01	5 .	

[0034]

【表2】

15

					表 2										
				新.	施	i 69						丑	<b>X</b>		
	1	2	3	4	5	9	2	∞	တ	10		2	3	4	LS.
ガラス転移温皮(で)	120	125	145	140	165	170	130	150	155	145	260	130	140	170	165
熱分解温度 (C)	450	410	430	445	410	420	410	430	450	432	520	460	450	470	440
引張強度 (kg/cm²)	7.2	7.4	6.0	7.6	6.8	5.7	7.5	7.1	6. 7	7.0	14.0	7.5	6.3	13.3	13.0
本器毀汨	3.1	2.9	3.0	2.9	3.0	3.1	3.9	3, 0	3. 1	3.2	3. 4	3.0	3.1	3.2	3.2
体積抵抗率 (×1015.0 cm)	2	3	2	3	2	2	2	8	2	2	2		2	~	23
接着強度!! (kg/cm)	1.8	1.5	1.8	1.8	1.9	1.8	1.6	1.5	1.6	1.9	0.4	0.5	0.7	0.6	1.7
接着強度 <sup>2)</sup> (kg/cm)	1.2	1.0	1.2	1.1	1.3	1.2	1.2	1.1	1.1	1.3	0.1	0.1	0.3	0.1	0.1
接着強度³) (kg/cm)	2.6	2.4	2.2	2.4	2.6	2.4	2.2	2.0	2.0	2.6	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5
はんだ耐熱性**(で)	>300	>300	>300	>300	>300	>300	>300	>300	>300	>300	260	270	260	240	250
はんだ耐熱性 5) (で)	300	062	300	300	290	300	300	280	290	300	240	250	240	220	230
1)酸化処理鋼に対す 2)硫酸処理鋼に対す 5)ボリイベドフィル 4)はんだ浴に30秒 5)40℃、90%R	2018 (2018	0 - ピーラット 1 - 1 - 2 - 2 - 2 - 2 - 3 - 4 - 4 - 1 - 3 - 4 - 4 - 4 - 1 - 3 - 4 - 4 - 1 - 3 - 4 - 4 - 1 - 3 - 4 - 4 - 1 - 3 - 4 - 4 - 4 - 1 - 3 - 4 - 4 - 4 - 1 - 3 - 4 - 4 - 4 - 1 - 3 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4	1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	はなっている。	後、海及が大な開発がいる。	を検査 3.0秒間浸	彩版	46	<b>4</b>	u w n.	外觀を檢	被			

## 【0035】実施例11

ポリイミドフィルムの両面に銅により回路が形成された フレキシブルプリント回路基板2組を用意し、その間に 実施例1で得られた耐熱性接着剤フィルムを挿入し、温 度200℃、圧力25kg/cm²、60分間の条件で 熱圧着した後、スルホールを形成して多層プリント配線 板を製造した。スルホール形成の際にスミア等の発生も なく良好なスルホールが得られた。この多層プリント配 線板を300℃のはんだ浴に30秒間浸漬したが、ふく 50 【0037】

### れ、はがれ等の不良は観察されなかった。

## 【0036】 実施例12

実施例8と同様にして、実施例10で得られた耐熱性接 着剤フィルムを用いて多層プリント配線板を製造した。 スルホール形成の際にスミア等の発生もなく良好なスル ホールが得られた。この多層プリント配線板を300℃ のはんだ浴に30秒間浸漬したが、ふくれ、はがれ等の 不良は観察されなかった。

【発明の効果】本発明のプリント基板用耐熱性接着材フィルムは、ポリイミド本来の優れた耐熱性、電気特性を 損なうことなく、従来のポリイミド系接着剤に比べ低温 での熱圧着が可能となる。従って、本発明によるプリン

ト基板用耐熱性接着材フィルムは多層プリント基板用接着剤、複合回路基板用接着剤、カバーレイフィルム用接着剤等に好適に用いることができる。

18

フロントページの続き

// C08G 73/10

(51) Int. Cl. <sup>5</sup>

 FI

技術表示箇所

(72)発明者 和田 恵一郎

神奈川県横浜市磯子区洋光台1丁目11番13

-117号

(72)発明者 下瀬 真

千葉県君津市八重原1338-1

(72)発明者 中島 賢二

千葉県君津市八重原1338-1

(72)発明者 大久保 美佐緒

千葉県木更津市東中央3-6-18